

第4回 1957 昭和32年

## 有機ケイ素および有機金属 化合物に関する討論会

共催 日本化学会近畿支部  
近畿化学工業会有機珪素化学部会

日時 10時14(日), 15(火)日 9時30分より

会場 大阪市立工業研究所講堂  
(市電天神橋4丁目又は城東線天満駅下車)

第1日 10月14日 ー午前9時30分よりー

1. シリルスチレンの合成について(25分)(大工研)福川貞臣○湖浜重実
2. ジシランの水素添加分解(15分)(京大工)○竹多明・多羅間公雄・熊田 誠
3. オルガノジシランの反応性に関する二,三の知見(20分)(阪市大理工)○石川満夫・熊田 誠
4. ポリシランの生成とその反応性について(25分)(大工試)椎原 庸・伊与田 惇  
ー午後1時よりー

### 〔総合講演〕

シリコン工業とその研究動向(60分)

東工試 荒木綱男

5. アセトン中におけるオルガノポリシロキサンの生成について(25分)(群馬大工)平田文夫○滝口利夫
6. Si-N系有機ケイ素化合物について(20分)(東芝マツダ研)厨川 守
7. ビステトラメチルジシラニレンジオキサイド( $(\text{CH}_3)_4\text{Si}_2\text{O}$ )の結晶構造(20分)(阪大工)○勝部幸輝・笠井暢民・角戸正夫・渡瀬武男

第2日 10月15日 ー午前9時30分よりー

8. オルガノアルミニウム化合物の合成について(25分)(大工試)○伊与田惇・椎原 庸
9. 赤外吸収スペクトルによる有機チタネート及びポリチタネートの研究(30分)(日立中研)○高谷 通(東工試)益子洋一郎・吉本敏雄
10. フェニルゲルマン誘導体の臭素による切断反応 (20分)(石炭綜研)及川 浩○奥田智子
11. フェニルゲルマン誘導体の赤外吸収スペクトル (20分)(石炭綜研)及川 浩

### 〔総合講演〕

金属炭素結合について(60分)

(阪大理)山田祥一郎氏

### 〔懇親会〕

懇親会は10月14日(第1日目)の夕刻より行います。会費500円(会場未定)下記宛お申込み下さい。

### 〔講演要旨集〕

要旨集は9月中旬頃にでき上る予定です。討論会に先立って参加者に頒布致したいと存じますので、御希望の向きは、下記宛お申込み下さい。

1部 100円(予価)

なお討論会当日も会場でお頒ち致します。  
大阪市北区北扇町(大阪市立工業研究所内)  
日本化学会近畿支部  
有機ケイ素及び金属化合物討論会係